共鳴トンネルダイオードを用いたテラヘルツ無線技術の現状と展望 Recent Progress and Future Prospects of Terahertz Communications Using Resonant Tunneling Diodes

大阪大学大学院基礎工学研究科 ⁰永妻忠夫、冨士田誠之 ローム株式会社フォトニクス研究開発センター* 向井俊和*、鶴田一魁*、大西 大*

[°]Tadao Nagatsuma, Masayuki Fujita, Toshikazu Mukai^{*}, Kazuisao Tsuruda^{*}, Dai Onishi^{*}

iPad を始めとする携帯型のタブレット端末が急速に普及 し、大容量の情報を無線でダウンロードしたり、端末間でギ ガバイト級の膨大なデータを無線転送するようなシーンが 増えてきた。現在、光ファイバーによる家庭用ブロードバン ド接続サービス(FTTH: Fiber to the home)は、毎秒1ギガ ビットの速度に達しているが、無線 LAN をはじめとする無 線通信の実効速度はこれよりも一桁近く遅く、無線通信の高 速化に対するニーズは留まるところを知らない。無線の高速 化がこのまま進んだ場合、2020年頃には数 10Gbit/s から 100Gbit/s に達するという予測もある。

高速無線を実現する手段として、近年、100GHz を超える キャリア周波数の利用に関心が集まっている[1, 2]。特に 275GHz を超える電波については、国際的な周波数割当の 議論が始まったばかりであり、仮に数 10GHz もの帯 域を利用することができれば、単純な強度変調方式で 数 10Gbit/s もの伝送速度を実現できる。このような背 景の中、半導体電子デバイスの高速化が着実に進んで おり、発振器を例にとってみると、化合物半導体トラ ンジスタのみならずシリコン CMOS トランジスタで も 300GHz を超える発振器 IC が報告されている[3]。 このほかに、テラヘルツ帯で動作する半導体発振素子 として注目されているものに、共鳴トンネルダイオー







図2 動作点A:送信器B:受信器 ド(Resonant Tunneling Diode: RTD、図1)がある。図2の直流電流電圧特性に示すように負性抵抗領域を有するため、その領域に電圧バイアスすること(同図 A)で発振器として用いることができる。 浅田ら[4, 5]は、アンテナを含めたデバイス構造の最適化を図り、620GHz で 610µW、1.3THz で 10µW の出力を達成している。この値は、単一方向キャリアフォ トダイオードに代表される光電変換素子を用いてフォト ミキシングにより発生したテラヘルツ波の出力[1]と同等 以上のレベルである。一方、RTD の強い非線形性を利用し、 バイアス点を負性抵抗領域に入る直前(同図 B)に設定す ることで、超高感度な検出器としても動作させることがで きる。

図3は、図1のテーパースロットアンテナ集積の RTD にギガビット級の変復調を行わせるために同軸コネクタ を有する基板に実装したものである[6]。同基板モジュール 2台準備し、図4のように対向させることで、無線通信の 実験を行った[7,8]。RTD の発振周波数は 300GHz である。 送信器の DC バイアスポイントを変えて、1.5Gbit/s でビッ トエラーレート(BER)を測定したところ、図5に示すよう に、エラーフリー(BER<10⁻¹¹)となるための最適なバイアス ポイントが送信器側に存在することが明らかになった。こ れは負性抵抗領域の幅と RTD に与える変調信号の大きさ に依存する。またその時のアイダイヤグラムを図6に示す。 エラーフリー動作が達成できた最大の伝送速度は、 2.5Gbit/s であった。

より高い周波数のRTD発振器を利用した伝送実験とし ては、540GHz で 3Gbit/s まで伝送実験を行った(ただし BER=3x10⁻⁵)という報告がある[9]。発振器のバイアスをダ イナミックに変えてギガビット級の動作を行う場合、図5 で明らかなように印加する電圧信号にオーバーシュート やリンギングが生じると、最適な動作マージンが狭くなる ため、実装等にも注意が必要である。

RTD 検出器のみを用い、別に準備した送信器と組み合わせて伝送実験を行ったところ、5.5Gbit/s までのエラーフリー動作を確認した。また、RTD 検出器に関して、さらなる感度の向上を目的として、球面レンズを付けたモジュールを開発した(図7)[10]。



図3. RTD トランシーバモジュール.





図4. RTD トランシーバを用いた無線実験.

図5. BER の送信器 DC バイアス依存性.

図 6.1.5Gbit/s 伝送時のアイダイヤグラム.

現状では、無線通信も含め、テラヘルツ波システムのほと んどは、バルクの個別部品を用いた大型・立体構造のもの である。今後、システムとして大幅な小型化と低消費電力 化を図るには、デバイスを集積化した「テラヘルツ波集積 回路」の実現が不可欠である。我々は平成24年度より、総 務省戦略的情報通信研究開発制度(SCOPE)において、共鳴 トンネルダイオードを用いた極低消費電力テラヘルツ波無 線通信に向けた集積回路基盤技術の研究開発を推進してい る。以下では、その計画と進捗について紹介する。

無線通信モジュールとしては、まず、テラヘルツ波の送 信・受信機能をもったアクティブ素子が必須である。前述 してきたように RTD は小型の電子素子であり、発振・周波 数逓倍・周波数混合・検出といった機能を有する複数の電 子素子で構成する場合[11]や、周波数がテラヘルツ波相当に 異なる二つのレーザ光を高速のフォトダイオードで混合し、 その差周波を取り出すというフォトミキシング技術を用い たもの[12]と比べて、その大きさ、消費電力を1/100 以下に 小さくできる。さらにバイアス電圧を変化させるだけで、 一つの素子で発振素子と検出素子の両方の役割を果たすこ とができるため、RTD はテラヘルツ波集積回路の構成要素 として最適である。

次に、回路内配線・分波・アンテナといったパッシブ機 能を持ち、アクティブ素子を集積化可能なテラヘルツ波 集積回路のプラットホーム技術の開拓が必要である。テ ラヘルツ波は光波と電波の中間周波数帯であるため、光波 領域と電波領域、双方の技術の利用が考えられる。しかし、 レンズやミラーなどの光学部品は、大型かつ立体構造であ り、集積化には向かない。また、電波領域で使われる中空 金属導波管は、微細な立体構造となり、テラヘルツ波帯で は作製も困難となる。さらに、金属伝送線路は、テラヘル ツ波帯では金属の吸収の影響が大きくなるため、導波損失 が大きくなる。

そこで、我々は、テラヘルツ波集積回路のプラットホー ム技術として、光波領域での進展が著しい2次元フォトニッ

図7. レンズを付加した RTD モジュール.

図8. テラヘルツ波結晶送受信集積 チップのイメージ.

図 9. テラヘルツ波結晶伝送路(PCS Waveguide)の伝送線路の損失(理論計算).

図10. 試作したテラヘルツ波結晶.

ク結晶スラブ[13]に着目し、それをテラヘルツ波領域へと展開した「テラヘルツ波結晶」集積回路の基 礎基盤技術を研究開発することを、共鳴トンネルダイオード自身の高性能化に加え、SCOPEのテーマと している。ここで、2次元フォトニック結晶スラブ(テラヘルツ波結晶)とは、波長オーダーの大きさ の2次元周期構造を有する誘電体板であり、その設計により、電磁モードが存在できないフォトニッ クバンドギャップ効果が現れ、テラヘルツ波が制御できる。さらに意図的に周期構造を乱すことで、 フォトニックバンドギャップ内に導波モードや共振モードを導入し、波長サイズ以下の微小領域での 低損失な伝送路や共振器などを実現することも可能で、テラヘルツ波集積回路に有望である。このテ ラヘルツ波結晶に共鳴トンネルダイオードをハイブリッド集積化することで、図8のようなテラヘル ツ波結晶送受信集積チップの実現を目指している。テラヘルツ波結晶の材料として、高抵抗シリコン を用いることで、既存の金属伝送線路や導波管と比べて、2桁以上小さい伝搬損失が理論的に予想され (図9)、微小電気機械システム(MEMS)の作製技術の利用も可能である。実際、図10のように良好な 形状のテラヘルツ波結晶の作製に成功している[14, 15]。

参考文献

 [1] T. Kleine-Ostmann and T. Nagatsuma, "A review on terahertz communications research, J. Infrared Milli. Terhz. Waves, vol. 32, no. 2, pp. 143–171, 2011.

 [2] H.-J. Song and T. Nagatsuma, "Present and future of terahertz communications", IEEE Trans. Terahertz Science and Technology, vol. 1, no. 1, pp. 256-264, 2011.

[3] T. Nagatsuma, "Terahertz technologies: present and future", IEICE Electronics Express, vol. 8, no. 14, pp. 1127–1142, 2011.

[4] M. Asada, and S. Suzuki, "Terahertz oscillators using electron devices -an approach with resonant tunneling diodes", IEICE Electronics Express, vol. 8, no. 14, pp. 1110-1126, 2011.

[5] M. Asada and S. Suzuki, "Room-temperature terahertz oscillators using resonant tunneling diodes with reduced delay times", Tech. Dig. Intern. Workshop on Frontiers in THz Technologies (FTT2012), WeP.2, Nara, 2012.

[6] T. Mukai, M. Kawamura, T. Takada, and T. Nagatsuma, "1.5-Gbps wireless transmission using resonant tunneling diodes at 300 GHz," Tech. Dig. Optical Terahertz Science and Technology 2011 Meeting, MF42, Santa Barbara, 2011.

[7] T. Shiode, T. Mukai, M. Kawamura, and T. Nagatsuma, "Giga-bit wireless communication at 300 GHz using resonant tunneling diode detector", Proc. Asia-Pacific Microwave Conference (APMC2011), WE6A-01, pp. 1122-1125, Melbourne, 2011.

[8] T. Shiode, M. Kawamura, T. Mukai, and T. Nagatsuma, "Resonant-tunneling diode transceiver for 300 GHz-Band Wireless Link," Tech. Dig., Asia-Pacific Microwave Photonics Conference (APMP2012), WC-1, Kyoto, 2012.

[9] K. Ishigaki, M. Shiraishi, S. Suzuki, M. Asada, N. Nishiyama, and S. Arai, "Direct intensity modulation and

wireless data transmission characteristics of terahertz-oscillating resonant tunneling diodes", Electron. Lett., vol. 48, no. 10, pp. 582-583, 2012.

[10] A. Kaku, T. Shiode, T. Ishigaki, T. Mukai, K. Tsuruda, M. Fujita, and T. Nagatsuma, submitted to Asia-Pacific Microwave Photonics Conference (APMP2013).

[11] C. Jastrow, S. Priebe, B. Spitschan, J. Hartmann, M. Jacob, T. Kurner, T. Schrader, and T. Kleine-Ostmann, "Wireless digital data transmission at 300 GHz," Electron. Lett., vol. 46, no.9, pp. 661–663, 2010.

[12] H. -J. Song, K. Ajito, Y. Muramoto, A. Wakatsuki, T. Nagatsuma and N. Kukutsu, "24 Gbit/s data transmission in 300 GHz band for future terahertz communications," Electron. Lett., vol. 48, no. 15, pp. 953-954, 2012.

[13] S. Noda, M. Fujita, T. Asano, "Spontaneous-emission control by photonic crystals and nanocavities", Nature Photon., vol. 1, no. 8, pp.449-458, 2007.

[14] T. Ishigaki, M. Fujita, M. Nagai, M. Ashida and T. Nagatsuma, "Photonic-crystal slab for terahertz-wave integrated circuits", Tech. Dig. IEEE Photon. Conf., ThJ3, Burlingame, 2012.

[15] R. Kakimi, M. Fujita, M. Nagai, M. Ashida and T. Nagatsuma, "Trapping a terahertz wave in a photonic-crystal slab", Tech. Dig. IEEE Photonics Conf., WQ5, Burlingame, 2012.